文章编号:1000-7032(2016)01-0022-06

乙醇对纳米多孔氧化铝薄膜热释光的影响

窦巧娅, 王 倩*, 邓保霞, 吴 丽, 吉 旭 (新疆大学物理科学与技术学院, 新疆 乌鲁木齐 830046)

摘要: 以乙醇-草酸混合溶液为电解液,用二次阳极氧化法制备纳米多孔 Al₂O₃:C 薄膜。在制备过程中,碳的 掺杂浓度可控。实验结果表明,随着碳浓度的增加,热释光强度逐渐增大;随着退火温度的升高,320 ℃左右 的主热释光峰的强度先升高后降低。在退火温度为 500 ℃时,主热释光峰的强度达到最大。纯草酸溶液制备 的 Al₂O₃ 薄膜的热释光剂量响应曲线在 10 ~ 50 Gy 是线性的,在 50 ~ 100 Gy 呈超线性;而乙醇-草酸混合溶液 制备的 Al₂O₃:C 薄膜在10 ~ 100 Gy 基本呈线性。

关 键 词:二次阳极氧化法;乙醇;Al₂O₃:C薄膜;热释光 中图分类号:0484.4;0482.31 文献标识码:A DOI:10.3788/fgxb20163701.0022

Effect of Ethanol on Thermoluminescence of Nanoporous Alumina Films

DOU Qiao-ya, WANG Qian*, DENG Bao-xia, WU Li, JI Xu

(School of Physics Science and Technology, Xinjiang University, Urumqi 830046, China) * Corresponding Author, E-mail: wq@xju.edu.cn

Abstract: The carbon-doped nanoporous alumina films were prepared by two-step anodic oxidation in ethanol-oxalic acid mixture. This kind of doping method can effectively control the doping concentration of carbon. The thermoluminescence (TL) measurements show that the TL intensity of the films prepared in ethanol-oxalic acid mixture has been significantly improved comparing with the film prepared in oxalic acid, and the TL intensity increases with the carbon concentration. The TL intensity at 320 °C first increases then decreases with the elevated annealing temperature and reaches a maximum value at 500 °C. The films prepared in oxalic acid show a linear dose response in the dose range of 10-50 Gy and a superlinear dose response in the range of 50 - 100 Gy, while the films prepared in ethanol-oxalic acid mixture show a linear dose response in the range of 10 - 100 Gy.

Key words: two-step anodization; ethanol; carbon-doped nanoporous alumina films; thermoluminescence

1引言

热释光(TL)是指半导体或绝缘体吸收了电 离辐射能之后的的热致发光,如今已被广泛应用 于辐照剂量学、固体中的缺陷分析等领域。材料 的热释光特性最早被用于辐射剂量的测量。最初 研究的是 LiF 材料,其热释光灵敏度高,但是热释 光性能不稳定^[1-2]。

Al₂O₃ 也是最早被研究的热释光材料之一。 1957年, Rieke 等^[3]研究了未掺杂 Al₂O₃ 的热释 光性能, 但是发现其强度远低于热释光探测器 (TLD)-100 的灵敏度, 所以未掺杂 Al₂O₃ 在过去 并没有被用于制造剂量计^[4]。但相对于其他热 释光材料, Al₂O₃ 拥有自身的优势, 如价格便宜、

收稿日期: 2015-10-04;修订日期: 2015-12-03 基金项目:国家自然科学基金(110655009)资助项目

易于生产等,因此研究人员并没有放弃对其热释 光性能的研究。此后,研究人员又大量开发了掺 杂 Al₂O₃的热释光材料,包括 Al₂O₃: Ti、Al₂O₃: Si, Ti、Al,O₃: Mg,Y、Al,O₃: Cr、Al,O₃: Cr,Ni 等^[5-6],但 是这些材料在热释光方面同样存在很多不足(发 射波长长、衰退快、热释光峰温度高等),不能在 热释光剂量学上应用。直到 20 世纪 90 年代, Akselrod 等^[7-8]采用提拉法生长了一种阴离子缺陷 的 α-Al₂O₃: C 单晶热释光材料, 才使 Al₂O₃ 在超 高灵敏度的剂量测定法的应用成为可能,特别是 在短程曝光的个人、环境和极限剂量测定等方面。 研究表明,α-Al,O₃:C单晶的热释光灵敏度是LiF TLD-100 的 40~60 倍, 有一个单一的热释光峰, 峰位在463 K,热释光线性剂量响应范围为10⁻⁷~10 Gy,TL 衰减小于 5%/a,在低剂量下有很好的重 复使用性能。然而,完善的晶体生长技术需要一 个复杂的实验室设备、高温处理过程以及高还原 性气氛等条件,在普通的实验室设备下不容易实 现。近年来,人们开始关注 Al₂O₃ 薄膜的热释光 特性。2006年, De Azevedo 等^[9]在室温下, 以草 酸为电解液,用阳极氧化法制备了 Al₂O₃: C 薄膜, 发现在 5~500 mGy 的 X 射线辐照剂量内, Al₂O₃: C 薄膜的热释光响应曲线为线性,且热释光灵敏 度随着薄膜厚度的增加而增大。De Azevedo 认为 这是由于碳含量的增加而导致的。2007年, De Barros 等^[10]以同样方法制备了 Al₂O₃: C 薄膜, 研 究了草酸浓度对 Al₂O₃: C 薄膜热释光的影响。在 辐射源为⁶⁰Co 的 γ 射线照射下,在0.45~4.5 Gy 的剂量范围内,不同浓度草酸制备的薄膜的剂量 响应都是线性的。他们认为在氧化铝薄膜的形成 过程中,草酸中的羧基进入其中,在后期热处理过 程中羧基分解,增加了氧化铝薄膜中的碳含量,进 而大大提高了 Al₂O₃: C 薄膜的热释光剂量响应。 他们的研究都是以单纯的草酸为电解液制备 Al₂O₃:C薄膜,不足之处是掺碳量较小而且不能 有效控制掺碳浓度。

本文采用环保、操作简便、价格便宜的二次阳极氧化法制备 Al₂O₃: C 薄膜,所制备的 Al₂O₃: C 薄膜具有表面积大、掺杂浓度高等^[9,11-12] 优点。 在制备过程中,通过改变混合电解液中乙醇的浓 度来控制 Al₂O₃: C 薄膜中的碳含量,研究了不同 退火温度以及不同乙醇浓度对 Al₂O₃: C 薄膜热释 光性能的影响。

2 实 验

采用二次阳极氧化法制备高度有序的纳米多 孔 Al₂O₃: C 薄膜,主要有以下 5 个步骤:(1)预处 理:将纯度为 99.99%的铝片(10 mm×15 mm)在 500 ℃下退火 4 h。待铝片冷却后,进行清洗、电 解抛光等预处理。(2)第一次阳极氧化:铝为阳 极,碳棒为阴极,分别以浓度为 0.5 mol·L⁻¹的草 酸和乙醇-草酸混合溶液为电解液,在 4 ℃的恒温 环境中阳极氧化 4 h,氧化电压为 60 V。(3)去除 氧化层:将第一次阳极氧化后的样品放在温度为 60 ℃的酸溶液($V(H_3PO_4): V(CrO_3) = 14:3$)中 浸泡 3 h。(4)第二次阳极氧化:与第一次阳极氧 化条件完全一致,氧化时间为 6 h。(5)扩孔:将 样品分别放入 0.3 mol·L⁻¹的草酸和乙醇-草酸 混合溶液中浸泡 3 h。最后得到以铝为基底,表层 为纳米多孔 Al₂O₃: C 薄膜的样品。

薄膜的退火用合肥科晶生产的微型箱式炉 (型号为KSL-1100X-S)来处理。薄膜表面的微观 形貌用德国 LEO 公司生产的扫描电子显微镜 (LEO1430VP SEM)来观察。碳元素的含量采用 岛津国际贸易有限公司生产的 X-光电子能谱 (AMICUS XPS)来分析。热释光用 Risø TL/OSL-15-B/C 型热释光仪测量,辐照源为仪器自带的 ⁹⁰Sr β射线,辐射剂量率约为 0.1 Gy/s。样品在 每次辐照之前,先 500 ℃ 退火 1 min 以排空残留 的剂量,辐射剂量为 50 Gy。

3 结果与讨论

图1是采用二次阳极氧化法制备的纳米多孔 Al₂O₃: C 薄膜的形貌图,其孔呈规则六角形且分 布有序。通过控制电解液浓度、氧化时间与电压 等参数,研究人员已经制备出厚度在 100 ~ 200 nm、孔径在 25 ~ 300 nm 的纳米多孔 Al₂O₃: C 薄 膜^[13-14]。图1(a)是在 0.5 mol·L⁻¹草酸溶液中 制备的纳米多孔 Al₂O₃: C 薄膜,图1(b)是在乙 醇-草酸混合溶液(V(ethanol):V(water)=1:3)中 制备的 Al₂O₃: C 薄膜。对比(a)、(b)发现,以乙 醇-草酸混合溶液制备的 Al₂O₃: C 薄膜的有序度 高且孔径均匀。这是因为在电解液中存在乙醇, 与水相比,乙醇作为溶剂蒸发温度低,有效地降低 了孔底部的温度,使得在阳极氧化过程中,孔的有 序度及均匀性逐渐提高^[15]。



- 图 1 草酸中制备的 Al₂O₃: C 薄膜(a) 与乙醇-草酸混合 溶液(V(ethanol): V(water) = 1:3) 中制备的 Al₂O₃: C 薄膜(b) 的 SEM 图
- Fig. 1 SEM images of the nanoporous alumina films prepared in oxalic (a) and ethanol-oxalic acid mixture (V(ethanol): V(water) = 1:3) (b)

图 2 为乙醇-草酸混合溶液(V(ethanol): V(water) = 1:3)制备的 Al₂O₃:C 薄膜在空气中不 同温度退火后的热释光曲线,退火温度分别为 400,500,600 ℃。

由图 2 可以看出, 退火温度为 400 ℃、500 ℃ 的样品在 100 ℃和 320 ℃左右有两个比较明显的



- 图 2 乙醇与草酸混合溶液(V(ethanol):V(water) = 1:
 3)制备的 Al₂O₃:C 薄膜在不同温度退火后的热释 光曲线
- Fig. 2 Thermoluminescence glow curves of the nanoporous alumina films prepared in ethanol-oxalic acid mixture (V(ethanol): V(water) = 1:3) annealed at different temperature

热释光峰;退火温度升高到600℃后,在190℃左 右也出现了明显的发光峰。随着退火温度的升 高,320℃左右的主发光峰的强度先升高后降低, 在退火温度为500℃时达到最大。从图2还可以 看出,样品的低温发光峰温基本相同,都处在100 ℃左右;高温发光峰温随着退火温度的升高,向低 温方向偏移。这是由于退火能够消除在铝基底上 形成 Al₂O₃: C 时引入的体膨胀应力,随着退火温 度的升高,能带间隔变宽,存在于能带间隔中的发 光中心的相对位置发生变化,使得热释光峰的峰 温向低温方向偏移。在退火温度为600℃时,190 ℃的热释光峰与文献 [16] 中报道的纯 α -Al₂O₃ 单 晶的热释光峰吻合。Al₂O₃: C 晶体在190 ℃处的 发光峰是由于受热激发的导带电子与 F⁺ 色心复 合生成 F 色心, F 色心的激发态³ P 跃迁到基态¹S 所引起的[16-17]。但相对于其他两个退火温度, 190℃左右的发光峰较弱,而处在320℃左右处 的主发光峰却很强。根据对纳米多孔 Al₂O₃: C 薄 膜光致发光^[18-19]的研究推测,320 ℃处的发光峰 强度随退火温度的变化可能与阳极氧化过程有 关,金属铝在阳极氧化时所涉及的电化学反应 如下:

$$3/2H_2O_{(1)} \rightarrow 3H + 3/2O^{2-},$$
 (2)

$$2\text{Al}^{3+} + 30^{2-} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3,$$
 (3)

同时溶液中还存在其他的副反应,如草酸的分解:

$$HC_2O_4^- \to C_2O_4^{2-} + H^+,$$
 (4)

由于阳极氧化过程是缺氧的,草酸根离子可以部 分取代反应(3)中的氧离子。同时,加入乙醇可 以降低电解液中的载流子的数量,使电解速率减 慢,有效地减少氧化过程中产生的大量热量,使得 草酸根离子更多地取代反应(3)中的氧离子,从 而进入所形成的氧化铝薄膜中,并在电场作用下 形成发光中心。而该发光中心在退火温度为500 ℃时分解最彻底,故在此退火温度下热释光强度 最大。若退火温度继续升高,由于 F⁺的湮灭速率 比其形成速率快,导致热释光发光减弱。由此可 见,不同的退火温度对掺杂后的纳米多孔 Al₂O₃: C 薄膜的热释光有很大的影响。

图 3 为在草酸溶液(M)和乙醇-草酸混合溶液 (V(ethanol):V(water)=1:3)(N)中制备的 Al₂O₃: C 薄膜的热释光曲线,退火温度均为 500 ℃。

从图3可以看出,在退火温度为500℃时,样



- 图 3 草酸溶液(M)和乙醇-草酸混合溶液(V(ethanol): V(water) = 1:3)(N)制备的Al₂O₃:C 薄膜的热释光 曲线,退火温度为500 ℃,辐照剂量均为50 Gy。
- Fig. 3 Thermoluminescence glow curves of the nanoporous alumina films prepared in oxalic (M) and ethanoloxalic acid mixture (V(ethanol): V(water) = 1:3) (N) annealed at 500 °C and irradiated with 50 Gy beta dose

品 M 与样品 N 均在 100 ℃和 320 ℃处有明显的 热释光峰, 而样品 N 的热释光比样品 M 明显增 强。引起热释光增强的原因^[18-20]可能是: 在制备 过程中乙醇降低了电解液中载流子的数量, 使电 解速率减慢, 放热量减少, 从而使 Al₂O₃: C 薄膜中 的发光中心数目增加。纳米多孔 Al₂O₃: C 薄膜中 的发光中心在500 ℃的退火温度下分解最彻底, 从而使热释光强度达到最大。

图 4 为草酸溶液(a) 和乙醇与水的体积比为 1:8(b),1:5(c),1:3(d)的乙醇-草酸混合溶液中



- 图 4 草酸溶液(a)和乙醇与水体积比为1:8(b),1:5
 (c),1:3(d)的乙醇-草酸混合溶液中制备的
 Al₂O₃:C 薄膜中C 含量的 XPS 图,退火温度为500℃。
- Fig. 4 X-ray photoelectron spectroscopy of the nanoporous alumina films prepared in oxalic (a) and ethanol-oxalic acid mixture (V(ethanol): V(water) = 1:8
 (b), 1:5 (c), 1:3 (d)) annealed at 500 ℃

制备的 Al_2O_3 : C 薄膜中 C 含量的 XPS 图,退火温 度均为 500 °C。在江小雪^[20]的研究中已经证实, 在草酸中制备的氧化铝薄膜中的杂质 C 元素以 $C_2O_4^2$ -形式存在,取代了其中一部分氧空位,含氧 酸根离子($C_2O_4^2$)取代氧空位的百分含量是 16%。同时,为了避免样品在空气中被污染而影 响碳含量,在测试前先对样品进行了刻蚀,刻蚀后 测得样品的深度约为 3 ~ 5 nm。从图中可以看 出,随着乙醇-草酸混合溶液中乙醇浓度的增加, 氧化铝薄膜中的碳含量逐渐增大,这也进一步证 明乙醇对 Al_2O_3 : C 薄膜热释光有明显的影响。

图 5 为不同乙醇浓度制备的 Al₂O₃: C 薄膜的 热释光(TL)曲线。曲线 a、b、c、d 分别是乙醇与 草酸体积比为 0,1:8,1:5,1:3样品的 TL 曲线,退 火温度为 500 ℃。



- 图 5 乙醇与水体积比为0(a),1:8(b),1:5(c),1:3 (d)的乙醇-草酸混合溶液制备的Al₂O₃:C薄膜的 TL曲线,退火温度为500℃,辐照剂量均为50Gy。
- Fig. 5 Thermoluminescence glow curves of the nanoporous alumina films prepared in oxalic (a) and ethanol-oxalic acid mixture (V(ethanol): V(water) = 1:8 (b), 1:5 (c), 1:3 (d)) annealed at 500 °C and irradiated with 50 Gy beta dose

从图中可以看出,在这4个浓度下,样品均在 100 ℃和320 ℃附近有热释光峰。这与 De Azevedo 等^[9]研究的热释光峰(50 ℃左右和190 ℃左 右)相比,100 ℃附近的峰温向高温区偏移了近 50 ℃;与 De Barros 等^[10]报道的以纯草酸为电解 液的热释光峰(110 ℃左右和190 ℃左右)相比, 100 ℃左右的热释光峰基本吻合,但是在190 ℃ 未出现峰而是在320 ℃左右出现了一个很强的 峰。从图5 还可以看出,随着乙醇浓度的增加,峰 位在100 ℃和320 ℃左右的热释光强度逐渐增大 且发光峰的宽度也逐渐变大。这可能是因为乙醇 促进了纳米多孔 Al₂O₃: C 薄膜的形成,增加了纳 米多孔 Al₂O₃: C 薄膜中的碳含量,在 500 ℃ 退火 处理过程中样品的氧空位缺陷增加,为 C 原子取 代 Al₂O₃: C 薄膜中的 Al³⁺提供了更多的机会;同 时,乙醇自身含碳量较高,包含一个甲基和亚甲 基,在阳极氧化过程中,有更多的 C 进入纳米多 孔 Al₂O₃: C 薄膜,能明显地增加膜中的碳含量,形 成更多的氧空位,从而使热释光峰强度增大。

对样品在各辐照剂量下(1~100 Gy)相应的 热释光曲线在200~500 ℃所对应部分的面积进



- 图 6 草酸溶液(M)和乙醇-草酸混合溶液(V(ethanol): V(water) = 1:3)(N)制备的氧化铝薄膜的TL剂 量响应曲线
- Fig. 6 Dose-response of the nanoporous alumina films prepared in oxalic (M) and ethanol-oxalic acid mixture (V(ethanol): V(water) = 1:3) (N)

行曲线积分,得到热释光剂量响应曲线。图6是 实验测得的在500 ℃退火的纳米多孔 Al₂O₃ 薄膜 的热释光剂量响应曲线,剂量范围为1~100 Gy。

从图 6 可以看出,随着辐照剂量的增加,在乙 醇-草酸混合溶液中制备的纳米多孔 Al₂O₃ 薄膜 的热释光剂量响应曲线在 10~100 Gy 剂量范围 内基本呈线性关系;而在纯草酸溶液中制备的纳 米多孔 Al₂O₃ 薄膜热释光剂量响应曲线在 10~50 Gy 呈现良好的线性关系,但在 50~100 Gy 却是 超线性的。

4 结 论

采用二次阳极氧化法,用乙醇-草酸混合溶液 为电解液制备了纳米多孔 Al₂O₃: C 薄膜。实验结 果表明:随着退火温度的升高,Al₂O₃: C 薄膜的热 释光强度先增大后减小,在 500 ℃时达到最大。 与在纯草酸溶液中制备的 Al₂O₃: C 薄膜相比,在 乙醇-草酸混合溶液中制备的 Al₂O₃: C 薄膜的热 释光略有增强,且随着乙醇浓度的增加,薄膜热释 光强度逐渐增大。在乙醇-草酸混合溶液中制备 的 Al₂O₃: C 薄膜的热释光剂量响应曲线在10 ~ 100 Gy 范围内基本呈线性关系;而在纯草酸溶液 中制备的 Al₂O₃: C 薄膜的热释光剂量响应曲线在 10 ~ 50 Gy 范围内呈现良好的线性关系,但在 50~100 Gy 范围却是超线性的。

参考文献:

- [1] MCKEEVER S W S. Thermoluminescence of Solids [M]. Beijing: Atomic Press, 1993:1-139.
- [2] WANG S S. Progress and present status of thermoluminescence dosimeter [J]. Nucl. Electron. Detect. Technol., 1999, 19(2):130-139.
- [3] RIEKE J K, DANIELS F. Thermoluminescence studies of aluminum oxide [J]. Phys. Chem., 1957, 61(5):629-633.
- [4] AKSELROD M S, KORTOV V S. Thermoluminescence and exoemission properties of new hight-sensitivity TLD α -Al₂O₃: C crystals [J]. *Radiat. Prot. Dosim.*, 1990, 33(1-4):123-126.
- [5] AZORIN J, ESPARZA A, FALCONY C, et al. Preparation and thermoluminescence properties of aluminum oxide doped with europium [J]. Radiat. Prot. Dosim., 2002, 100(1-4):277-279.
- [6] DE BARROS V S M, DE AZEVEDOW M. Combustion synthesis: a suitable method to prepare Al₂O₃ doped materials for thermoluminescent dosimetry [J]. *Radiati. Meas.*, 2008, 43(2-6):345-348.
- [7] AKSELROD M S, KORTOV V S. KRAVETSKY D J, et al. Highly sensitive thermoluminescente anion defective α-Al₂O₃: C single crystals detector [J]. Radiat. Prot. Dosim., 1990, 32(1):15-29.
- [8] AKSELROD M S, KORTOV V S, GORELEVA E A. Preparation and properties of α-Al₂O₃: C radiat [J]. Radiat. Prot. Dosim., 1993, 47(1-4):159-164.
- [9] DE AZEVEDOL W M, DE OLIVEIRA1 G B, DA SILVA J E F, et al. Highly sensitive thermoluminescent carbon doped nanoporous alumin oxide detectors [J]. Radiat. Prot. Dosim., 2006, 119(1-4):201-205.

- [10] DE BARROS V S M, KHOURY H J, AZEVEDO W M, et al. Characterization of nanoporous Al₂O₃: C for thermoluminescent radiation dosimetry [J]. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., 2007, 580(1):180-182.
- [11] SULKA G D, STEPNIOWSKI W. Structural features of self-organized nanopore arrays formed by anodization of aluminum in oxalic acid at relatively high temperatures [J]. *Electrochim. Acta*, 2009, 54(14):3683-3691.
- [12] SULKA G D, BRZÓZKA A, ZARASKA L. Through-hole membranes of nanoporous alumina formed by anodizing in oxalic acid and their applications in fabrication of nanowire arrays [J]. *Electrochim. Acta*, 2010, 55(14):4638-4376.
- [13] ZAGHDOUD W, DAMMAK T, EIHOUICHET H, et al. Synthesis, optical and structural properties of quantum-wells crystals grown into poropus alumina [J]. Superlatt. Microstruct., 2014, 71(32):117-123.
- [14] ZARASKA L, SULKA G D, JASKULA M, et al. Anodic alumina membranes with defined pore diameters and thicknesses obtained by adjusting the anodizing duration and pore opening /widening time [J]. J. Solid State Electrochem. , 2011, 15(11-12):2427-2436.
- [15] ZARASKA L, SULKA G D, JASKULA M, et al. The effect of n-alcohols on porous anodic alumina formed by self-organized two-step anodizing of aluminum in phosfhoric acid [J]. Surf. Coat Technol., 2010, 204:1729-1737.
- [16] ZHANG C X, TANG Q, LIN L B, et al. Thermoluminescence glow curves and optical stimulated luminescence of undoped α-Al₂O₃ crystals [J]. Radiat. Prot. Dosim. , 2006, 119(1-4):402-407.
- [17] 杨新波,李红军,徐军,等. α-Al₂O₃: C 晶体的热释光和光释光特性 [J]. 物理学报, 2008, 57(12):7900-7905. YANG X B, LI H J, XU J, et al.. Thermoluminescence and optical stimululated luminescence characteristics of α-Al₂O₃: C crystal [J]. Acta Phys. Sinica, 2008, 57(12):7900-7905. (in Chinese)
- [18] GAO T, MENG G Z, ZHANG L D. Ultraviolet luminescence of porous alumina membranes [J]. Chin. Sci. Bull., 2003, 48(6):551-553.
- [19] SUN X X, HUANG P, LIANG J, et al. Fast fabrication of porous anodic oxide aluminum template by hard anodization [J]. Chin. J. Inorg. Chem., 2008, 24(9):1546-1550.
- [20] 江小雪. 多孔氧化铝模板的制备及其光致发光性能 [D]. 天津: 天津大学, 2006.
 JIANG X X. Fabrication and Photoluminescence Properties of Porous Anodic Alumina Templates [D]. Tianjing: Tianjing University, 2006. (in Chinese)



窦巧娅(1989 -),女,甘肃白银人, 硕士研究生,2013 年于天水师范学 院获得学士学位,主要从事薄膜发 光材料方面的研究。 E-mail: 1403346959@ qq. com



王倩(1965 -),女,湖北孝感人,教授, 1993 年于南开大学获得硕士学位,主 要从事薄膜发光材料方面的研究。 E-mail: wq@ xju. edu. cn